MANUFACTURE OF TRANSPARENT ELECTRICALLY CONDUCTIVE FILM

Publication number: JP59204625

Publication date: 1984-11-20

Inventor: KOTANI KAZUMI

Applicant: DAICEL CHEM
Classification:

- international:

C23C14/06; B32B9/00; C08J7/04; C08J7/06;

C23C14/08; H01B5/14; H01B13/00; C23C14/06; B32B9/00; C08J7/00; C23C14/08; H01B5/14;

H01B13/00; (IPC1-7): B32B9/00; C08J7/04; C23C15/00;

H01B5/14

- European:

Application number: JP19830079110 19830506

Priority number(s): JP19830079110 19830506

Report a data error here

Abstract of JP59204625

PURPOSE:To obtain a transparent electrically conductive film having a uniform low resistance and high light transmittance, by carrying out sputtlering with indium oxide containing a tetra- or polyvalent metallic oxide in a specific proportion as a target. CONSTITUTION:An inert gas is injected into a vacuum system, preferably under <=10<-6>Torr vacuum degree, and sputtering is carried out on an organic high polymer, preferably a polyethylene terephthalate film, with indium oxide containing 2-15wt% tetra- or polyvalent metallic oxide, preferably tin oxide, titanium oxide, tungsten oxide or molybdenum oxide, optimally at 300-600Angstrom /min speed to give the aimed electrically conductive film.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (IP)

[®]公開特許公報(A)

①特許出願公開 昭59-204625

60Int. Cl.3 C 08 J 7/04 B 32 B 9/00 C 23 C 15/00 H 01 B

識別記号 104

庁内整理番号 7446-4F 2121-4F 7537---4 K A 8222-5F.

❸公開 昭和59年(1984)11月20日

発明の数 1

審査請求 未請求

姫路市網干区新在家940 勿出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

(全 3 頁)

③透明導電性フイルムの製造方法

5/14

20特 願 昭58-79110 20H 願 昭58(1983)5月6日

②発 明 者 子谷一実

堺市鉄砲町1番地

個代 理 人 弁理士 古谷馨

źЯ

祭明の名称

透明導電性フイルムの製造方法

- 特許請求の締御
 - 1 有機高分子物質上に糠膜を形成して透明薬 覚性フィルムを製造する方法において、四個 以上の金属酸化物を2~15重量多配合磁加 せしめた酸化インジウムをターゲットとして 用いてスパッタリングすることを特徴とする 透明導電性フイルムの製造方法。
- 2 阿価以上の金属酸化物が酸化スズ,酸化チ タン、酸化タングステン、酸化モリブデンか らなる部より選択されたものである特許請求 の範囲第1項記載の透明導電性フィルムの製 造方法。
- 5 祭明の辞細か説 闘

本発明は透明導電性フイルムの製造方法に関 し、特に酸化インジウムを主成分とするメーゲ ツトを用いてスパッタリングすることを特徴と する透明導電性フイルムの製造方法に関するも

のである。

ネサガラスに代表される酸化インジウム系の 導電膜は、一般に可視域の光の透過率が高く、 かつ低い電気抵抗を示すという特有の性質を有 し、各種の分野においてその利用が期待されて いる。しかしながら酸化インジウム系の遊電膜 の抵抗値は製作条件によりロット内あるいはロ ツト間で大きなバラッキを示すことが多く、か つその場合に表面抵抗が高い値を示すよりにな るととが多い。従つて一定の低い表面抵抗を有 する膜を再現性よく製作することは困難であり、 その工業的製造法は未だ確立される施には至っ ていない。他方、腹抵抗のできるだけの安定化 及び再現性を図るために、従来から稼臜形成の プロセス中においては 300 で以上の程度での共 板加熱が要求されるのが通常である。とのよう なととから、従来有機高分子フィルム上を狩り 化して透明準備性フイルムを作成することは禍 めて困難であつた。また、従来は殷の澹明化及 び低抵抗化を図るために、膵臓形成株プラズマ

特局昭59-204625 (2)

酸化や熱酸化などの級処理を行うことが必要とされ、物質形成自体の困難性に加えて工程の複複さ、収積さといった欠点も存していた。そこで本発明者は投窓研究を示ねた結果、 破化インシウムに他の金属酸化物を振加し、スペッタリング法を用いて物酸化を行うことが有効であることを見出し本発明を得たのである。

即ち本発明は、有機高分子物質上に釋顧を形成して清明が電性フィルムを製造する方法にかいて、図情以上の金居酸化物を2~15 重量を配合筋加せしめた酸化インジウムをターゲットとして用いてスパッタリングするととを特徴とする清明等電性フィルムの製造方法である。以下詳細に説明する。

本発明において用いられるスペッタリングと は、高いエネルギーを持つ原子を開体に衝突さ せた時に固体を形成する原子が表面から飛び出 す原風を応用して、頭び出した原子をある物質 の表面に推然させて神膜を作成するものである。 減性は光なゆの神間発動内に整板を入れ、アル コンガスを住入して電圧をかけて世界を作り、 電離したアルゴンの関イオンを電界によつて加 返してメーゲント(監仮) に衝突させてメーゲ ソト金属を階板付近に保いた物質上に堆積させ るととによつて行われる。

本発明によれば、四個以上の会局似化物を配合器加せしめた酸化インジウムがスパッタリンクのターグットとして用いられ、これによって相談な子物質上に薄膜を形成する。ことで四個以上の金属酸化物とは、酸化スズ、酸化テタン、酸化タンダステン、酸化モリブデンなどである。またかかる金属酸化物の緩加ほは2~15重量多である。これ以外の範囲で用いた場合は関の透明性及び非電性が低下するので好ましくない。

本発明によれば、有機高分子物質上に汚脱を 形成して導電性フィルムを製造するが、ここで 有機高分子物質としては、フィルムに形成であ る有機高分子物質ならばすべて使用可能である。 しなし透明の導電性フィルムを製造するという

見始から、特に滋明のフィルムとして形成しり る有體病分子物質が対策しく用いられる。その フィルムとしての例を挙げれば、ポリエテレン テレフタレートフィルム、アセテートフィルム、 域化ビニルフィルム、ポリスルフォンフィルム 等である。

本務明を興能するにあたつては、園価以上の 会局概化的を所定量配合溶加した酸化インジウ ムをターゲットとして作成して真空案内に配置 でしめるが、との場合真空薬内は10⁻⁶ TOFT 以 での真空酸にすることが好ましい。その後アル ゴン等の不悟性ガスを注入し、10⁻²~10⁻³ TOFT 台の真空でスパッタリングを行つて海膜化せ しめる。とのとき、被スパッタリング物すなわ ち有観高分子フイルムのホルダー(基板)は 水 心してかくことが好ましく、印加短圧によつて 成版速度をコントロールしたがら海膜化を行う もの正の表の、なお、成既速度は広範側にわたつ では、10⁻¹ であるが、物に好ましくは 300~600 &/min の範囲で適用される。

爽 施 例

酸化インジウム 9 8 散量 4 、酸化ス×2 煎 景 4 からなるメーグットを作成し、 真空系内を十分に排気した後にアルゴンガスを 10 2 ~ 10

夾 施 例 2

酸化インジウム 90 煮扱多, 酸化スズ 10 尺 最多から支るターグツトを用いて次施例 1 と同 様にしてポリエナレンテレフタレートフイル をセットした後、200 甲の高周設電力を用いて 200 名/の腹厚に蒸煙を行つたところ, 面質抗 200 名/ロ、可視光透過率 77 多の透明球位性2/0

转開昭59-204625 (S

ルムが得られた。

獎 施 例 3

爽 施 例

酸化インジウム 98 茂景多、酸化タングステン2 玄貴多からなるメーグットを用いて実施例 2 と同様の方法でスペッタリングを行い、ポリエチレンテレフタレートフィルム上に 350 Mの 原厚に深労したところ、面抵抗 700 A/口、可根 光透過率 80 多の透明球電性フィルムを得た。

以上の配燃からも明らかなように、 木発明に 係る方波を用いて透明滞 電性フイルムを製造す さと、 物一な低掛抗であり、 しかも選先性の高 いフイル を得ることができる。 しかも工程も 一段附よりなるものであるから、 後処理等不要 78回 633-204623 (3) でもつて、簡単かつ容易に製造を行うととがで

出願人代理人 古谷 縣